

## بررسی تاثیر مواد پایدارکننده و فعال کننده سطحی بر مورفولوژی و سختی پوشش کامپوزیتی الکتروولس $\text{Ni-P/nano TiO}_2$

مرتضی تاج بخش<sup>۱\*</sup>، محمود فرهادی نیا<sup>۲</sup>، امید یعقوبی زاده<sup>۱</sup>

### چکیده

در این مطالعه ابتدا پوشش  $\text{Ni-P/nano TiO}_2$  با محلول تجاری بر روی زیرلایه آلومینیومی اعمال و ویژگی‌های مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت. سپس با افزودن فعال کننده سطحی SDS خواص این پوشش مطالعه شد. بعد از آن تاثیر پایدارکننده Thiourea بر روی پوشش ارزیابی و پس از آن، به بهینه سازی غلظت نانوذرات  $\text{TiO}_2$  و دور همزن برای حصول بیشترین سختی در پوشش پرداخته شد. در آخر با استفاده همزمان پایدارکننده و فعال کننده سطحی تاثیر آن بر روی مورفولوژی و سختی پوشش مورد بررسی و نتایج با حالت‌های قبل مقایسه شد. نتایج نشان داد استفاده از محلول تجاری بدون هیچ نوع ماده افزودنی برای اعمال ذرات  $\text{TiO}_2$  مناسب نیست و محلول در مدت زمان کمی نایایدار می‌گردد. با اعمال فعال کننده سطحی SDS پایداری محلول اندکی بهبود پیدا کرد لکن سختی پوشش کاهش می‌یابد (HV ۳۴۵) که دلیل این موضوع ایجاد ساختار گل کلمی و وجود تخلخل زیاد در پوشش است. با اعمال پایدارکننده Thiourea علاوه بر اینکه مشکل پایداری محلول مرتفع گردید، سختی پوشش نیز افزایش یافت. سختی در این حالت به مقدار بیشینه HV ۷۹۲ رسید. نرخ پوشش دهی و درصد حضور نانوذرات  $\text{TiO}_2$  در این حالت به ترتیب مقادیر  $19\mu\text{m}/\text{h}$  و  $3/8$  درصد وزنی اندازه‌گیری شد که در میان همه پوشش‌ها بیشینه مقدار است. در نهایت نیز مشخص شد اعمال همزمان پایدارکننده و فعال کننده سطحی باعث کاهش کیفیت پوشش خواهد شد.

**واژه‌های کلیدی:** الکتروولس،  $\text{TiO}_2$ ، فعال کننده سطحی، پایدارکننده، میکروسختی، مورفولوژی.

<sup>۱</sup>- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع مواد و فناوری‌های ساخت، گروه مواد مركب

<sup>۲</sup>- استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، مجتمع مواد و فناوری‌های ساخت، گروه مواد مركب

\*- نویسنده مسؤول مقاله: mortezatajbakhsh66@gmail.com

شده‌اند [۹۰ و ۱۰]. حضور ذرات افروده به زمینه‌ی نیکلی بر مورفولوژی سطحی پوشش، ساختار و به دنبال آن خواص مکانیکی و شیمیایی آنها تاثیرگذار است [۱۱-۱۳].

در سالهای اخیر نانوکریستالهای  $TiO_2$  توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند، و این به علت کاربرد عملی این ذرات در سیستمهای تصفیه‌ی آب، سیستم‌های ضد باکتریایی [۱۴ و ۱۵]، سل‌های فتوالکترونیک و سنسورهای گازی می‌باشد. اساس فیزیکی این عملکردها قابلیت نانو کریستالهای  $TiO_2$  در ایجاد پدیده‌ی اتوکاتالیتیک است. اندازه، مورفولوژی و ساختار نانو ذرات  $TiO_2$  بایستی برای هر کاربرد مشخصی تعیین گردد [۱۶ و ۱۷].

به طور کلی اضافه شدن ذرات به محلول‌های الکترولوس  $Ni-P$  باعث تغییر در شرایط کاری آن می‌شود و حتی گاهی می‌توان آن‌ها را به عنوان ناخالصی در نظر گرفت [۱۸]. در این میان بعضی ذرات مانند  $SiC$ ,  $B_4C$  تاثیر کمتری در ناپایداری محلول دارد [۱۹ و ۲۰] ولی نانو ذرات  $TiO_2$  همانطور که در مرجع [۲۱] اشاره شده است باعث ناپایداری محلول می‌شوند.

در این تحقیق به اعمال مواد پایدار کننده و فعال کننده سطحی به صورت جداگانه و همزمان در محلول الکترولوس نیکل پرداخته می‌شود. پس از اعمال این پوشش‌ها، مورفولوژی و سختی آنها مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد.

## مواد و روش‌ها

در این تحقیق از صفحاتی از جنس آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴ در بعد ۲۰mm در ۲۰mm جهت پوشش‌دهی استفاده شد. آنالیز شیمیایی نمونه‌های تهیه شده در جدول ۱ نشان داده شده است.

## پیش‌فتار

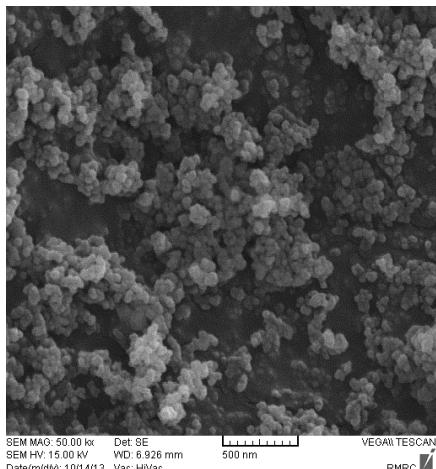
پوشش‌دهی راهی برای افزایش عملکرد فلزات و غیر فلزات با از بین بردن محدودیت‌های کاربرد آنها فراهم کرده است، بدین طریق که همزمان با محافظت از آنها در مقابل فرسایش و خوردگی، خواص مکانیکی قطعه پایه نیز حفاظت می‌گردد [۳-۱].

پوشش‌دهی الکترولوس یک فرآیند موثر مهندسی سطح می‌باشد که شامل رسوب یک آلیاژ فلزی بر زیرلایه‌های متفاوت است. تکنولوژی پوشش‌دهی الکترولوس در سال ۱۹۶۰ ابداع گردید و از سال ۱۹۶۰ به بعد در عرصه‌ی پوشش‌های چندآلیاژی الکترولوس و پوشش‌های کامپوزیت الکترولوس پیشرفت شایانی کرده است [۴]. در طول چند دهه اخیر، آبکاری الکترولوس به دلیل توانایی تولید پوششی با مقاومت عالی فرسایشی، خوردگی و سایشی کاربرد وسیعی پیدا کرده است [۵]. تولید آلیاژهای  $Ni-P$  با تکنیک الکترولوس و همچنین رسوب الکترونیکی از زمانهای دور مورد بررسی قرار گرفته‌اند [۶-۸]. این پوششها اغلب در کاربردهای مختلف صنعتی به دلیل ساختار یکنواخت و چسبندگی بالا به زیرلایه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تکنولوژی رسوب ذرات ریز همراه با زمینه‌ی الکترولوس  $P$  جهت ایجاد پوشش‌های کامپوزیتی یک پیشرفت کلیدی در این عرصه از تحقیقات است، و با گسترش ظرفیت پوشش‌های الکترولوس نیکل، می‌توان کارکردهای زیادی از آن انتظار داشت. نوع ترکیب کامپوزیتی و اندازه ذرات پراکنده در زمینه‌ی نیکلی خواص کاربردی پوشش‌های کامپوزیتی نیکل را تعیین می‌کنند. پوشش‌های کامپوزیتی حاوی ذرات فاز ثانویه سخت مثل الماس،  $TiO_2$ ,  $Al_2O_3$ ,  $SiC$ ,  $MoS_2$ ,  $HBN$ , گرافیت و غیره می‌باشند که به شکلی مطلوب در زمینه‌ی  $Ni-P$  رسوب داده

جدول ۱: آنالیز شیمیایی زیر لایه

عنصر	Al	Cu	Mg	Si	Fe	Mn	Zn	Ni	Pb	Sn	Ti	Cr
درصد	۴/۶۶	۱/۳	۰/۳۴	۰/۴۳	۰/۴۷	۰/۰۱	۰/۰۶۴	۰/۱۲۵	۰/۱۲	۰/۱۱	۰/۰۷	۰/۰۷



شکل ۱: نانوذرات  $\text{TiO}_2$ .

نانوذرات  $\text{TiO}_2$  پس از اضافه شدن به محلول آبکاری و قبل از پوشش دهی به مدت ۱۲ ساعت با همزن مغناطیسی و دور ۱۵۰۰ RPM و سپس ۲۰ دقیقه توسط همزن التراسونیک هم زده شدند تا از آگلومره شدن ذرات جلوگیری شود. حجم حمام مورد استفاده ۲۵۰ میلی لیتر در نظر گرفته شد. در حین پوشش دهی از همزن مغناطیسی با سرعت ۱۰۰ RPM برای جلوگیری از تensionینی ذرات استفاده شد. لازم به ذکر است که مطابق اطلاعات شرکت سازنده pH معادل ۵ و دمای پوشش-دهی ۸۰ درجه سانتیگراد در نظر گرفته شد. فعال کننده سطحی مورد استفاده در این تحقیق<sup>۱</sup> SDS با نام کامل و پایدار کننده مورد استفاده تیوره<sup>۲</sup> با فرمول  $\text{SC}(\text{NH}_2)_2$  می باشد.

در این تحقیق ابتدا پوشش  $\text{Ni-P/nano TiO}_2$  با محلول تجاری و بدون اضافه کردن هیچ نوع ماده افزودنی اعمال گردید. علاوه بر مورفولوژی و سختی در این قسمت تاثیر pH بر روی پایداری محلول و نرخ پوشش دهی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

سپس تاثیر اضافه کردن فعال کننده سطحی SDS بر روی پایداری محلول و سایر ویژگی های پوشش مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به مقدار بهینه فعال کننده سطحی SDS در اکثر مقالات [۲۳] مقدار  $2\text{g/lit}$  از این فعال کننده سطحی به محلول اضافه گردید.

<sup>1</sup>- Sodium dodecyl sulfate

<sup>2</sup>- Thiourea

به منظور پاکسازی آلودگی ها و همچنین صیقلی کردن سطح ابتدا نمونه ها تحت عملیات سنباده زنی و پولیش قرار گرفتند. سپس مراحل آماده سازی سطح نمونه ها به شرح زیر اعمال شد با این توضیح که بین هر مرحله قطعات با آب مقطر شستشو شدند: در مرحله اول چربی های سطحی با آب و صابون زدوده شدند. در مرحله دوم محلولی حاوی ۱۵ گرم در لیتر کربنات سدیم و ۵ گرم در لیتر فسفات سدیم تهیه شد. محلول چربی گیری تهیه شده را به دمای ۷۰ درجه سانتی گراد رسانده و نمونه ها به مدت ۴ دقیقه در آن قرار داده شدند. بعد نمونه ها به مدت ۲ دقیقه در محلول ۲ درصد حجمی سود غوطه ور و به منظور فعال سازی سطح، در محلول ۱۵ درصد حجمی اسید نیتریک وارد و به مدت ۱ دقیقه در آن نگاه داشته شدند. بعد از فعال سازی سطح، نمونه ها به مدت ۱/۵ دقیقه در محلول زینکاته تجاري و پس از آن به جهت ایجاد زینکاته با کیفیت بالاتر بار دیگر در محلول فعال سازی (اسید نیتریک ۱۵ درصد) قرار داده شد (این بار به مدت ۳۰ ثانیه) و در پایان نمونه ها مجددا در محلول زینکاته تجاري قرار داده شده و بعد از آن بلا فاصله وارد محلول الکترولیس شدند. برای پوشش DNC دهی نمونه ها از یک حمام الکترولیس تجاري با نام AHC-surface (RIAG 771 محصول شرکت آلمانی) استفاده شد. این حمام الکترولیس از ترکیب دو جزء مجزا تهیه می شود که محلول نهایی شامل  $1\text{g/l}$  نیکل و  $1\text{g/l}$  هیپوفسفیت سدیم می باشد. در این تحقیق از نانوذرات  $\text{TiO}_2$  (Merck, 50 nm) برای ایجاد پوشش کامپوزیتی استفاده شد (شکل ۱) [۲۲].

برای محاسبه دانسیته پوشش، پوشش کامپوزیتی روی صفحات آلومینیومی با اوزان و ابعاد مشخص ایجاد شد (وزن صفحات قبل و بعد پوشش دهی به دقت اندازه‌گیری شد)، مطابق گزارش [۲۹] رابطه بین ضخامت پوشش کامپوزیتی ( $h$ ) و دانسیته پوشش( $\rho$ ) به صورت زیر می‌باشد:

$$h = \left( \frac{\rho_{Al}}{2} \right) * \left( \frac{W_a - W_b}{W_b} \right) * \left( \frac{\rho_{Al}}{\rho} \right) \quad (4)$$

در این معادله  $h_{Al}$  ضخامت صفحات آلومینیومی قبل پوشش دهی و  $W_a$  و  $W_b$  به ترتیب وزن این صفحات قبل و بعد پوشش دهی می‌باشد (دانسیته آلومینیوم معادل  $2.7\text{ g/cm}^3$  می‌باشد). در ضمن باید توجه شود با توجه به اینکه دو طرف صفحات پوشش دهی می‌شود معادله ۴ باید تقسیم بر دو شود. با مقایسه و ترکیب معادلات ۳ و ۴ میزان ذرات  $TiO_2$  معادل با رابطه ۵ می‌باشد:

(5)

$$\left( \frac{V_{TiO2}}{V} \right) = \frac{1}{\rho_{Ni} - \rho_{TiO2}} * \left( \rho_{Ni} - \rho_{Al} * \left( \frac{h_{Al}}{2h} \right) * \frac{W_a - W_b}{W_b} \right)$$

در این تحقیق برای تعیین ضخامت از میکروسکوپ نوری و همچنین ضخامت سنج مغناطیسی مدل FISCHERSCOPE MULTI 650/750C استفاده گردید. برای سختی سنجی از سختی سنج Vickers مدل KOOPA MH3 استفاده گردید. مقدار نیروی اعمالی برای سختی-سنجد ۰.۵ گرم و مدت زمان اعمال نیرو ۱۰ ثانیه بود و برای اندازه‌گیری پتانسیل زتا از دستگاه Zetasizer Nano (ZS) مدل ZEN3600 استفاده گردید. مورفولوژی پوشش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی TESCAN مدل VEGA II و ترکیب شیمیایی آن توسط آنالیز تفکیک انرژی EDX و طیف سنج پراش اشعه ایکس، Philips X'Pert Pro مدل 3040/60 Belec Vario Lab آنالیز کوانتمتری زیرلایه نیز با دستگاه انجام شد.

## نتایج و بحث

### پوشش دهی با محلول تجاری:

از آنجا که محلول مورد استفاده، محلول تجاری و استاندارد است، ابتدا سعی شد بدون اضافه کردن هیچ نوع

پارامترهای بررسی شده در این مرحله از تحقیق مانند قسمت قبل می‌باشد.

سپس با اضافه کردن پایدارکننده به محلول تجاری و بدون حضور فعال کننده سطحی تاثیر آن بر پایداری PPM محلول مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور مقدار ۱ از پایدارکننده Thiourea به محلول اضافه گردید [۲۴، ۲۵]، سایر پارامترها نیز مانند قسمت‌های قبل در نظر گرفته شد. در این قسمت توزیع نانوذرات در سطح مقطع و آنالیز عنصری سطح مقطع نیز مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین تاثیر میزان غلظت نانوذرات  $TiO_2$  و دور همزن حین پوشش دهی، بر روی سختی پوشش بررسی شد. در نهایت با اضافه کردن همزمان پایدارکننده و فعال-کننده سطحی به محلول، تاثیر آن بر خواص مختلف پوشش مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور مقدار ۱ از پایدارکننده Thiourea و  $0.2\text{ gr/lit}$  از فعال کننده SDS به محلول اضافه گردید.

لازم به ذکر است که معمولاً میزان ذرات الحاق شده به پوشش معمولاً به روش‌های تیتراسیون و یا فیلتر کردن (توزین میزان  $TiO_2$  به جای مانده در فیلتر) تعیین می‌گردد. در این روش‌ها پوشش در اسید نیتریک ۵۰ درصد حل شده و سپس مراحل توزین ذرات انجام می‌شود. یکی از مشکلات این دو روش وقت گیر بودن روش اندازه‌گیری می‌باشد. در این تحقیق میزان ذرات  $TiO_2$  به روش اندازه-گیری ضخامت پوشش محاسبه شده است، با توجه به این که پوشش کامپوزیتی است می‌توان بیان کرد که:

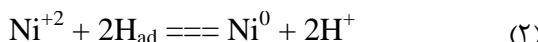
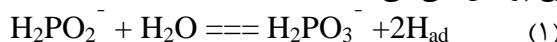
$$\rho_{Ni} * V_{Ni} + \rho_{TiO2} * V_{TiO2} = V * \rho \quad (1)$$

$$V_{Ni} + V_{TiO2} = V \quad (2)$$

در این معادله  $\rho$  و  $\rho_{TiO2}$  و  $\rho$  به ترتیب دانسیته پوشش نیکل، ذرات  $TiO_2$  و دانسیته پوشش کامپوزیتی است و  $V_{TiO2}$  و  $V_{Ni}$  و  $V$  نیز به ترتیب حجم موارد نامبرده شده می‌باشد. مطابق گزارش [۲۹] دانسیته پوشش نیکل معادل  $7.9\text{ g/cm}^3$  و دانسیته  $TiO_2$  معادل  $4.23\text{ g/cm}^3$  می‌باشد و با توجه به فرمول ۱ و ۲ می‌توان نسبت حجمی ذرات به پوشش کامپوزیتی را معادل معادله زیر دانست:

$$\frac{V_{TiO2}}{V} = \frac{(\rho_{Ni} - \rho)}{\rho_{Ni} - \rho_{TiO2}} \quad (3)$$

میزان  $H^+$  در حمام باعث کمتر شدن رسوب Ni می‌شود، در pH پایین، غلظت  $H^+$  بالاست و ضخامت پوشش کمتر است، یعنی Ni کمتری احیا شده است، زمانی که pH محلول بیشتر می‌شود، میزان  $H^+$  محلول کاهش و واکنش به سمت راست (واکنش ۲) تمایل پیدا می‌کند، در نتیجه میزان نیکل احیا شده افزایش می‌یابد (که معادل افزایش نرخ پوشش دهی می‌باشد).



همانطور که توضیح داده شد، افزایش pH باعث افزایش نرخ پوشش دهی می‌شود، با این حال با افزایش pH محلول با توجه به تغییرات ایجاد شده در پتانسیل زتای سطح ذرات و کاهش آن (مطابق جدول ۲)، سطح ذرات با محلول واکنش داده و رنگ آن تغییر می‌کند. در تحقیقات انجام شده توسط دیگر محققین [۲۱]، علت واکنش دادن سطح ذرات با محلول منفی تر شدن بار سطح ذرات به واسطه کاهش پتانسیل زتا و در نتیجه افزایش جذب یون  $Ni^{+2}$  موجود در محلول بوسیله سطح ذرات بیان شده است [۲۱].

ماده دیگری بجز نانو ذرات  $TiO_2$ ، پوشش دهی انجام شود. پس از اعمال پوشش با pH استاندارد این محلول (یعنی  $pH=5$ ) مشاهده گردید پایداری محلول حداکثر بعد از ۲۵ دقیقه از بین می‌رود. ناپایداری ایجاد شده توسط نانو ذرات  $TiO_2$  که با تغییر رنگ محلول از سبز به آبی و سپس خاکستری همراه است در شکل (۲) نشان داده شده است. به نظر می‌رسد این تغییر رنگ ناشی از واکنش ذرات  $TiO_2$  با محلول و در نهایت تجزیه شدن محلول می‌باشد [۲۱، ۲۶].

از اینرو سعی گردید با تغییر pH پایداری محلول افزایش یابد. مشاهده شد پایین آوردن pH باعث افزایش پایداری محلول می‌شود، لکن این تغییر باعث کاهش چشمگیر نرخ رسوب پوشش شد. نتایج این بررسی در شکل (۳) و شکل (۴) قابل مشاهده است. نتایج بدست آمده از شکل (۳) نشان می‌دهد با کاهش pH تا مقدار  $4/3$ ، پایداری محلول افزایش یافته و محلول تا ۱ ساعت پایدار می‌ماند ولی محلول با pH معادل ۵، در کمتر از ۳۰ دقیقه ناپایدار می‌شود. نتایج بدست آمده از شکل (۴) نشان می‌دهد با کاهش pH تا مقدار  $4/3$ ، نرخ پوشش دهی به مقدار  $\mu\text{m}/\text{h}$  کاهش یافته است.

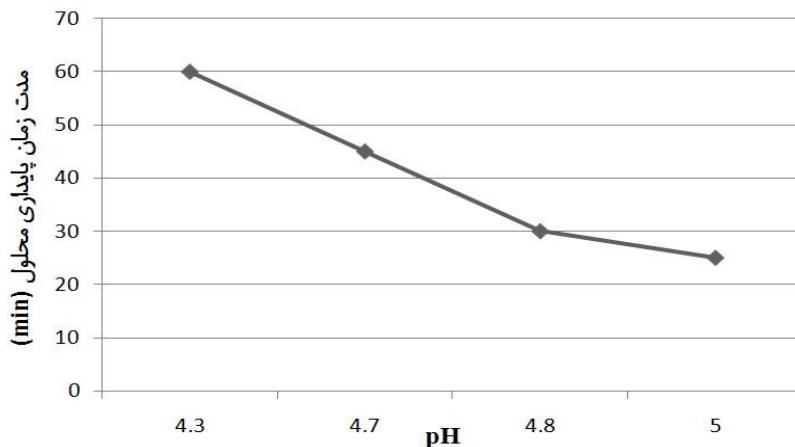
فرایند رسوب Ni و P در واکنش‌های (۱) تا (۳) نشان داده شده است [۹]، مطابق واکنش (۲) بیشتر شدن

جدول ۲: میزان پتانسیل زتای سطح ذرات در pH های مختلف

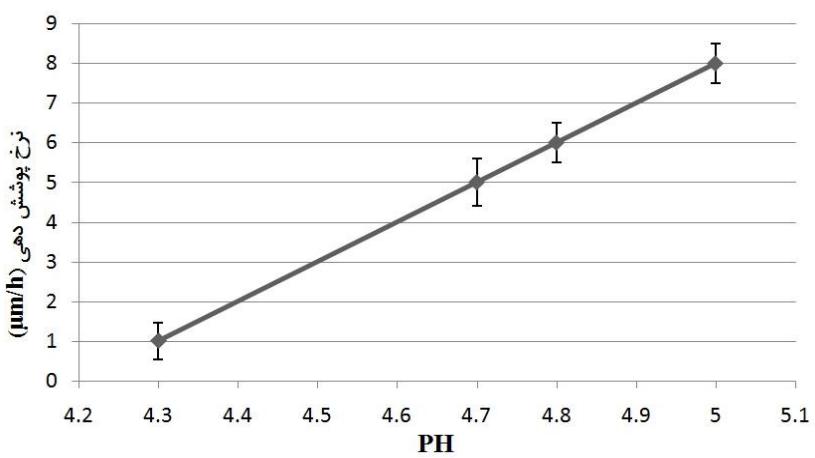
میزان پتانسیل زتا (mv)	pH
+۳۱	۴/۳
+۲۵/۳	۴/۷
+۲۱	۵



شکل ۲: محلول پایدار «A»، محلول ناپایدار «B».



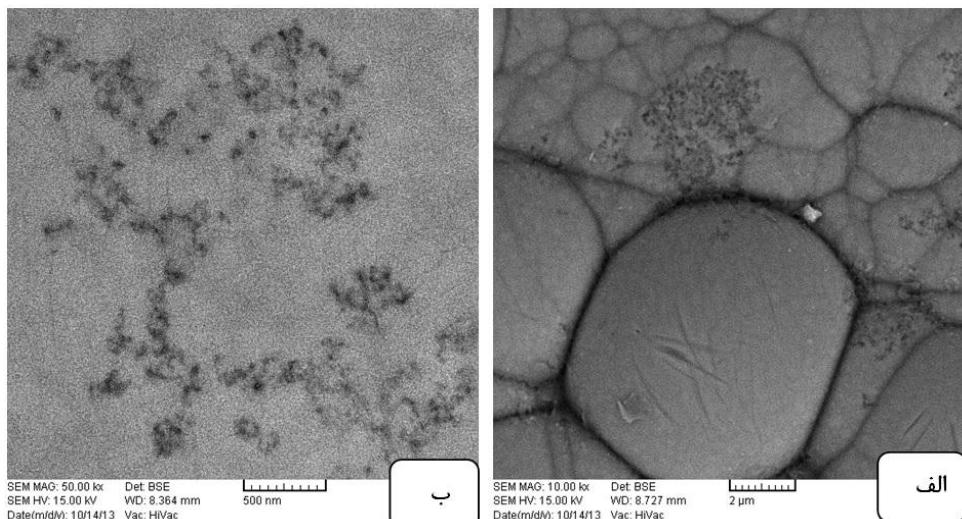
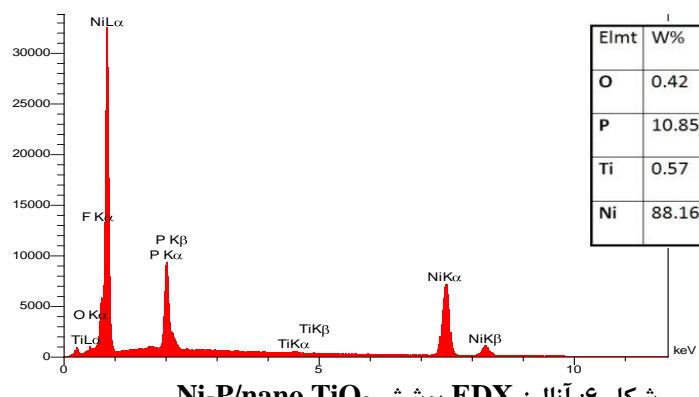
شکل ۳: تاثیر pH بر روی پایداری محلول.



شکل ۴: تاثیر pH بر روی نرخ پوشش دهی.

که حاکم شدن هر کدام از آنها باعث ایجاد مورفولوژی متفاوتی خواهد شد. در مورد پوشش‌های نیکل غیرکامپوزیتی معمولاً مجموعه‌ای از ندول‌ها که کنار یکدیگر رشد کرده و ارتفاع یکسانی دارند مشاهده می‌شود، که نتیجه آن ایجاد پوششی صاف می‌باشد، ولی در مورد پوشش‌های کامپوزیتی معمولاً بسته به نحوه و کیفیت توزیع ذرات، ندول‌ها از نظر اندازه متفاوت و معمولاً به علت عدم ارتفاع یکسان روی هم سوار شده و مورفولوژی از حالت صاف به حالت ناصاف تغییر می‌کند. همانطور که در شکل (۵) دیده شد به علت عدم توزیع مناسب ذرات در پوشش و در نتیجه توزیع نامناسب و غیر یکنواخت محل‌های مستعد برای جوانه‌زنی، اندازه ندول‌ها متفاوت می‌باشد. مقدار سختی میکرو و بکرز این پوشش، برابر با مقدار HV ۶۳۵ بدست آمد. نکته اینکه سختی زیرلایه چیزی در حدود HV ۹۰ می‌باشد.

برای بررسی بیشتر این پوشش، سختی و مورفولوژی نمونه با pH معادل ۵ مورد بررسی قرار گرفت. تصویر گرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی از مورفولوژی پوشش در شکل (۵) و ترکیب شیمیایی آن توسط آنالیز تفکیک انبزی در شکل (۶) نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود درصد وزنی تقریبی Ti در این پوشش ۰/۵۷ می‌باشد، طبق رابطه (۵) این پوشش حاوی ۲/۶ درصد حجمی از ذرات  $TiO_2$  می‌باشد. قابل ذکر است که نتایج حاصل از آزمون EDX عدّتاً کیفی و تقریبی می‌باشد. مشاهده می‌شود ساختار به وجود آمده، به صورت گردبای می‌باشد. اندازه ندول‌ها بسیار متفاوت است، دلیل این موضوع می‌تواند پخش ناهمگن ذرات  $TiO_2$  و به تبع آن ریز شدن ندول‌ها در محل حضور و تجمع آنها باشد. این موضوع در شکل (۵) قابل رویت است. در این نوع پوشش دهی دو مکانیزم رشد و جوانه زنی صادق است،

شکل ۵: تصویر SEM از سطح پوشش  $\text{Ni-P}/\text{nano TiO}_2$ شکل ۶: آنالیز EDX پوشش  $\text{Ni-P}/\text{nano TiO}_2$ 

این مقادیر نشان می‌دهد وجود فعال کننده سطحی باعث الحاق مقدار بیشتری از ذرات به پوشش شده است، میزان درصد حجمی ذرات  $\text{TiO}_2$  محاسبه شده طبق رابطه (۵) معادل  $5/9$  می‌باشد، که این میزان تایید کننده افزایش ذرات  $\text{TiO}_2$  در پوشش می‌باشد. مشاهده می‌شود ساختار به وجود آمده، به صورت گل کلمی می‌باشد. به نظر می‌رسد وجود فعال کننده سطحی در اطراف نانوذرات  $\text{TiO}_2$  و حضور این ذرات با ویژگی مذکور باعث افزایش تعداد و سرعت رشد دانه‌ها (ندول‌ها) شده است، بنابراین اندازه ندول‌ها نسبت به حالت قبل کوچکتر شده و به دلیل محدودیت ایجاد شده در جهت عرضی، رشد عمودی جوانه‌های اولیه افزایش یافته، بنابر این دیگر رشد در راستای عرضی در اولویت قرار ندارد و در نتیجه رشد دیگر از نوع صفحه‌ای نبوده و پوشش به صورت کروی یا گل کلمی در می‌آید.

### پوشش‌دهی با محلول تجاری به همراه فعال کننده سطحی : SDS

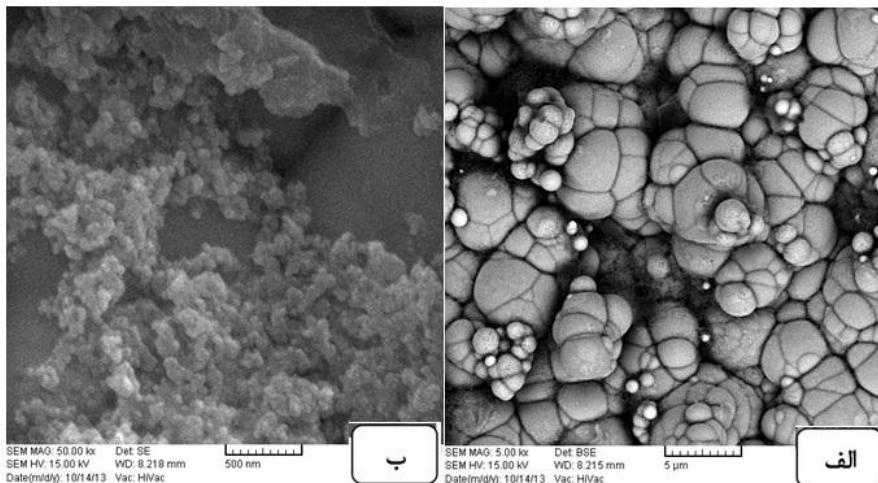
این محلول در مدت زمان ۳۰ دقیقه ناپایدار گردید، بدین ترتیب اضافه کردن این فعال کننده سطحی تاثیر کمی بر روی پایداری محلول داشته است. البته نرخ پوشش‌دهی اندکی بیشتر شد و در بهترین حالت به  $10 \mu\text{m}/\text{h}$  رسید.

لازم به ذکر است که pH محلول در این قسمت معادل ۵ در نظر گرفته شد.

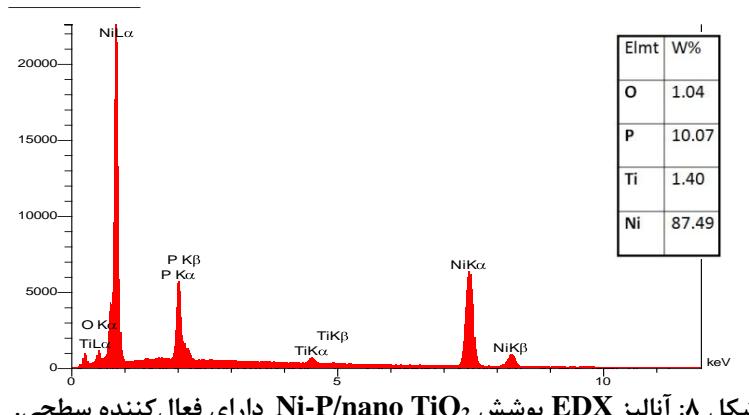
تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از مورفولوژی پوشش ایجاد شده با استفاده از فعال کننده سطحی در شکل (۷) و ترکیب شیمیایی آن توسط آنالیز تفکیک انرژی در شکل (۸) نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود درصد وزنی تقریبی  $\text{Ti}$  در این پوشش ۱/۴ می‌باشد.

آنجایی که میزان تخلخل این پوشش بیشتر می‌باشد (شکل(۷)، سختی این نمونه معادل ۳۴۵HV بودست آمد که این عدد کمتر از نمونه‌های قبلی می‌باشد[۲۷].

همانطور که بیان شد میزان حضور ذرات  $\text{TiO}_2$  نمونه‌هایی که در فرایند تولید آن از فعال کننده سطحی استفاده شده بیشتر از نمونه‌های قبل می‌باشد، بنابراین انتظار می‌رود که سختی این نمونه‌ها بیشتر باشد، ولی از



شکل ۷: تصویر SEM از سطح پوشش  $\text{TiO}_2$ -داری فعال کننده، با بزرگنمایی‌های مختلف



شکل ۸: آنالیز EDX پوشش  $\text{Ni-P/nano TiO}_2$  دارای فعال کننده سطحی.

مقادیر جزیی، باعث سهولت انتقال الکترون به یون‌های نیکل شده و انرژی فعال سازی برای واکنش الکتروولس نیکل (احیای نیکل) را کاهش می‌دهد و در نتیجه موجب افزایش نرخ پوشش‌دهی می‌شود. تصویر گرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی از مورفولوژی پوشش در شکل (۹) و ترکیب شیمیایی آن توسط آنالیز تفکیک انرژی در شکل (۱۰) به نمایش درآمده است. همانطور که مشاهده می‌شود درصد وزنی تقریبی  $\text{Ti}$  در این پوشش ۲/۲۸ می‌باشد (میزان درصد حجمی ذرات  $\text{TiO}_2$  طبق رابطه (۵) معادل ۱۷/۸ می‌باشد)،

#### پوشش‌دهی با محلول تجاری به همراه پایدار کننده : Thiourea

با اضافه شدن پایدارکننده، پایداری این محلول تجاری افزایش چشمگیری داشت و در هیچ یک از آزمایشات حتی پس از سه ساعت پوشش‌دهی ناپایداری مشاهده نگردید. نرخ پوشش‌دهی نسبت به دو حالت قبل افزایش قابل توجهی داشت و به طور میانگین به  $19 \mu\text{m}/\text{h}$  رسید. دلیل این افزایش نرخ پوشش‌دهی همانطور که در مراجع متعددی [۱۱-۲۸] ذکر شده است می‌تواند به دلیل نوع پایدار کننده مورد استفاده باشد. اضافه کردن تیوره در

همانطور که در شکل (۱۱) مشاهده می‌شود لکه‌های بسیار ریز خاکستری رنگ که معرف نانوذرات  $TiO_2$  هستند، در سراسر سطح مقطع به طور یکنواخت گسترش داشته اند. با بررسی آنالیز عنصری عناصر  $Ti$  و  $O$  صحت این مدعای تایید می‌شود. دیگر عناصر نیز توزیع یکسانی در سراسر پوشش دارند. نتایج حاصل از سختی‌سنجی برای غلظت‌های مختلف  $TiO_2$  در محلول دارای پایدارکننده در شکل (۱۳) ارائه شده است.

مشاهده می‌شود که با افزایش غلظت نانو ذرات تا ۱/۲g/L مشاهده می‌شود که با افزایش غلظت نانو ذرات تا ۱/۲g/L سختی پوشش افزایش می‌یابد و پس از آن اندکی افت می‌کند. به نظر می‌رسد علت این پدیده، به افزایش تعداد برخوردهای فیزیکی ذرات به سطح و به دنبال آن به دام افتادن ذرات بیشتر در قفل‌های مکانیکی پوشش برمری-گردد (جدول (۳)). کاهش مشارکت ذرات با افزایش بیش از حد غلظت ذرات در محلول آبکاری را می‌توان به کاهش سطح موثر زیرلایه برای نشت ذرات نیکل و به تبع آن ذرات  $TiO_2$  در زمینه نیکل مربوط دانست.

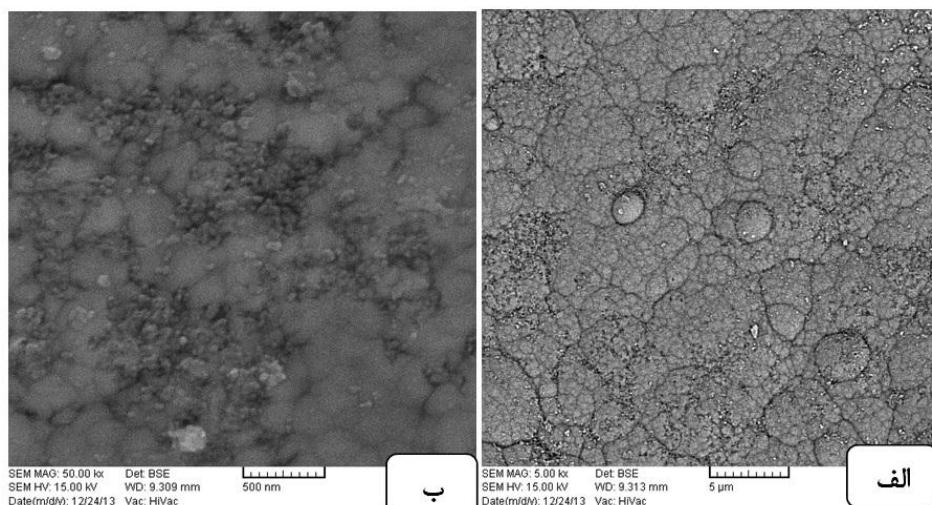
که هردوی این پارامترها نشان می‌دهد حضور ذرات  $TiO_2$  در پوشش نسبت به حالت‌های قبل افزایش چشمگیری پیداکرده است. مشاهده می‌شود ساختار به وجود آمده، به صورت گردۀای است. نکته اینکه اندازه ندول‌ها تقریباً یکسان و در سراسر سطح به طور یکنواخت است، با توجه به مطالب بیان شده دلیل این موضوع می‌تواند توزیع همگن ذرات  $TiO_2$  در سرتاسر پوشش و متعادل بودن سرعت رشد در مقابل سرعت جوانهزنی باشد.

مقدار سختی میکرو ویکرز این پوشش، برابر با مقدار HV ۷۹۲ بدست آمد.

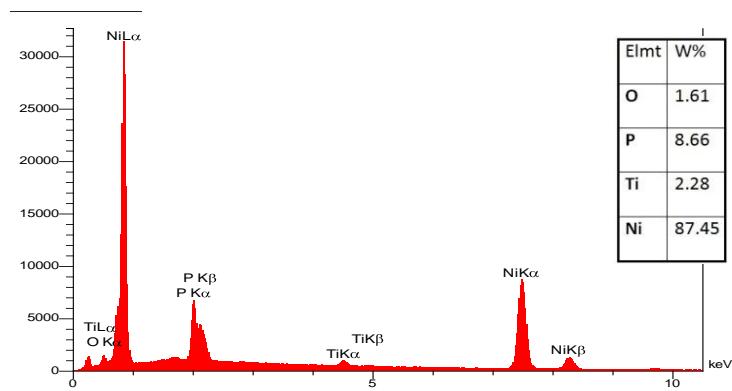
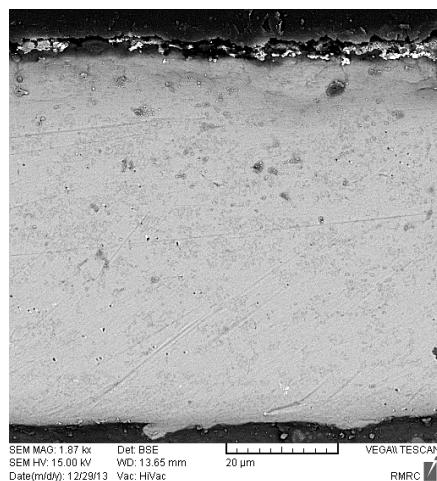
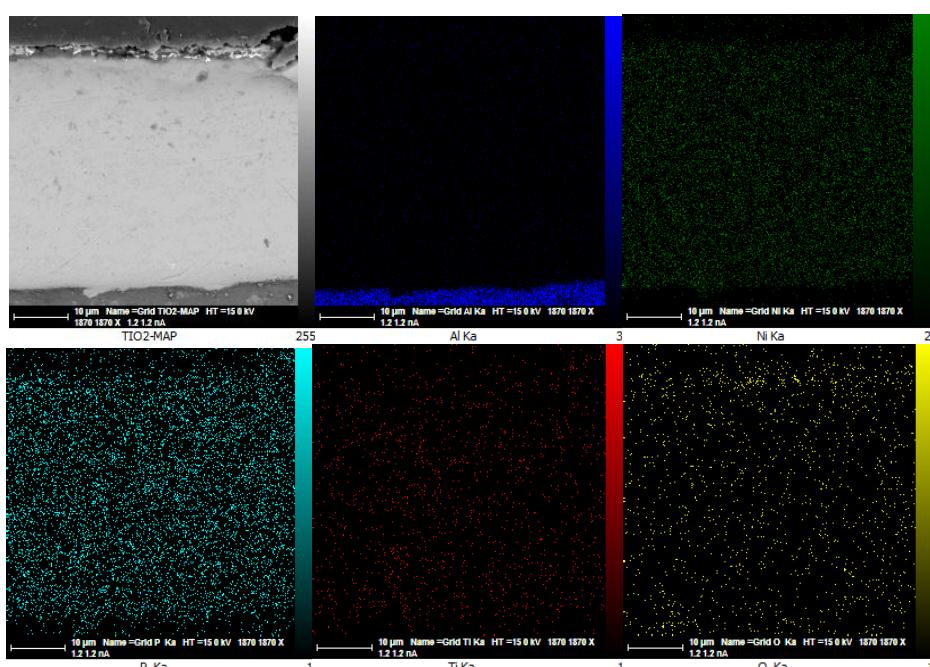
از آنجا که میزان حضور نانوذرات  $TiO_2$  و همچنین سختی این پوشش از حالت‌های دیگر پوشش‌دهی بالاتر به دست آمد برای مطالعه بیشتر به بررسی سطح مقطع پوشش و اجزای تشکیل دهنده آن پرداخته می‌شود. تصویر گرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح مقطع پوشش در شکل (۱۱) و آنالیز عنصری آن در شکل (۱۲) نشان داده شده است. این آنالیز برای عناصر نیکل، فسفر، تیتانیوم، اکسیژن و آلومینیوم انجام شده است.

جدول ۳: درصد حجمی ذرات  $TiO_2$  در پوشش

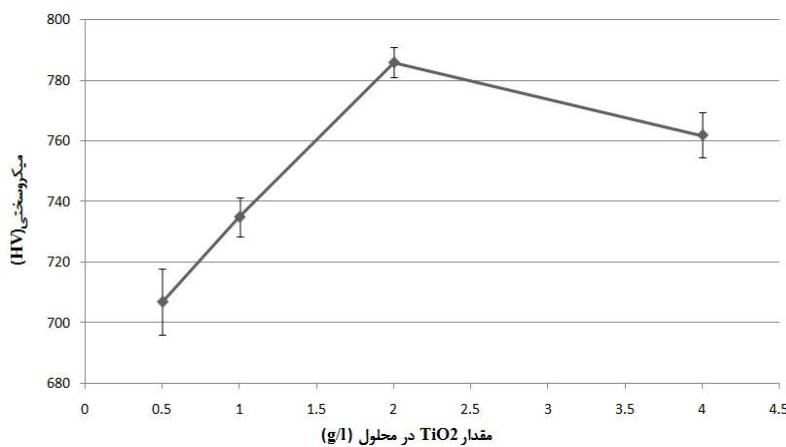
درصد حجمی ذرات $TiO_2$ در پوشش(%)	سرعت همزدن(rpm)	درصد حجمی ذرات $TiO_2$ در پوشش(%)	غلظت ذرات در محلول(g/L)
۲/۳	.	۴/۷	۰/۵
۱۷	۱۰۰	۱۳/۱	۱
۱۵/۵	۳۰۰	۱۷/۸	۲
۱۳	۵۰۰	۱۷/۵	۴



شکل ۹: تصویر SEM از سطح پوشش  $Ni-P/nano TiO_2$  دارای پایدارکننده، با بزرگنمایی‌های مختلف.

شکل ۱۰: آنالیز EDX پوشش Ni-P/nano TiO<sub>2</sub> دارای پایدارکننده.شکل ۱۱: حضور نانوذرات TiO<sub>2</sub> در سطح مقطع پوشش Ni-P/nano TiO<sub>2</sub> دارای پایدارکننده.

شکل ۱۲: تصاویر تهییه شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی به همراه آنالیز عنصری.

شکل ۱۳: تاثیر غلظت ذرات  $\text{TiO}_2$  در محلول بر سختی پوشش.

جلوگیری می‌کند و باعث آگلومره شدن مجدد برخی از ذرات و حتی کاهش میزان ذرات به دام افتاده در پوشش نیکل در اثر تلاطم بیش از حد می‌شود، به همین دلیل سختی پوشش اندکی کاهش می‌یابد.

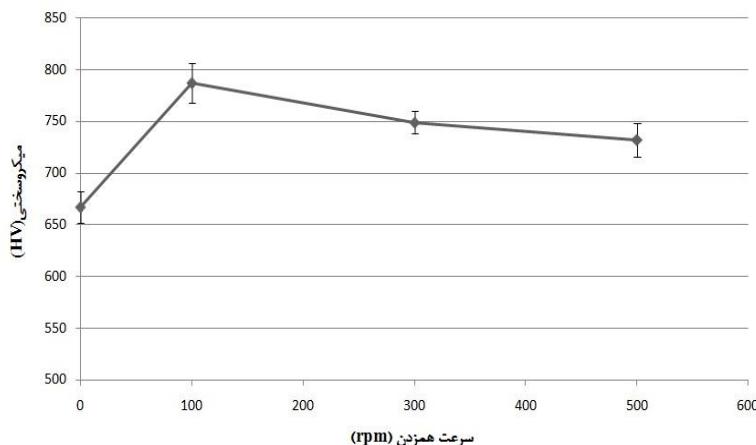
**پوشش‌دهی با محلول تجاری به همراه پایدار کننده SDS و فعال کننده سطحی Thiourea** با اضافه شدن پایدار کننده و فعال کننده سطحی به طور همزمان، محلول از پایداری مناسبی برخوردار بود و در هیچ یک از آزمایشات حتی پس از سه ساعت پوشش‌دهی ناپایداری مشاهده نگردید و البته نرخ پوشش‌دهی به حدود  $20 \mu\text{m}/\text{h}$  رسید.

تصویر گرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی از مورفولوژی پوشش در شکل (۱۵) و ترکیب شیمیایی آن توسط آنالیز تفکیک انرژی در شکل (۱۶) نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود درصد وزنی تقریبی  $\text{Ti}$  در این پوشش  $1/46$  می‌باشد که این عدد کمتر از میزان  $\text{Ti}$  مشاهده شده در پوشش قبل می‌باشد. مشاهده می‌شود ساختار به وجود آمده، به صورت گرده‌ای است لکن وجود فعال کننده سطحی باعث افزایش سرعت رشد دانه‌ها (ندول‌ها) شده و به همین دلیل تغییرات اندازه ندول‌ها در این حالت از حالت قبل بیشتر است و کیفیت پوشش بدست آمده در آزمایش قبلی را ندارد.

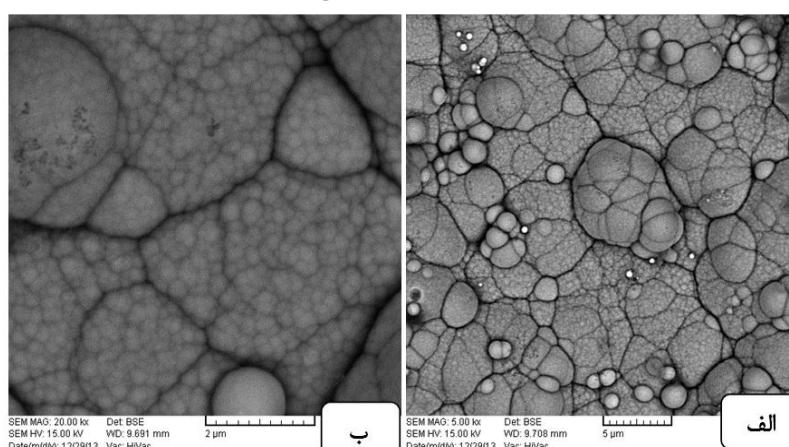
مقدار سختی میکرو ویکرز این پوشش با توجه به تخلخل نسبی ایجاد شده، در حدود مقدار  $575 \text{ HV}$  بدست آمد.

این کاهش سطح موثر به دلیل اشباع شدن محلول و به خصوص محلول موجود در مجاورت زیرلایه از ذرات  $\text{TiO}_2$  می‌باشد. بعلاوه اینکه با افزایش بیش از حد ذرات نانو در محلول امکان آگلومره شدن ذرات در محلول و در نتیجه در پوشش بالا رفته و همین امر سختی پوشش را کاهش دهد. در واقع حضور ذرات فاز تقویت کننده باعث می‌شود که در اثر اعمال نیرو، ناجایی‌هایی ایجاد شده با برخورد به این ذرات از ادامه حرکت متوقف شده و این امر باعث افزایش سختی پوشش می‌گردد.

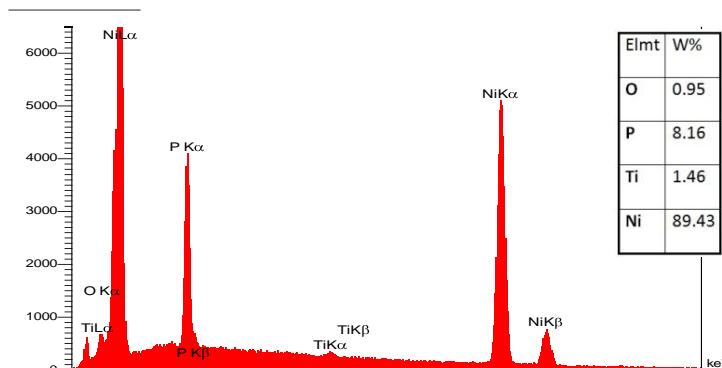
نتایج حاصل از سختی سنجی به ازای دورهای مختلف همزن در شکل (۱۴) ارائه شده است. مشاهده می‌شود که عدم استفاده از همزن مغناطیسی منجر به کاهش میکروسختی پوشش شده است این موضوع به دلیل ته‌نشینی ذرات و عدم حضور آنها در پوشش است. درصد حجمی ذرات  $\text{TiO}_2$  موجود در پوشش به ازای سرعت‌های مختلف همزدن نیز تایید کننده مطالب بیان شده می‌باشد که در جدول (۳) به نمایش درآمده است. اگرچه حرارت منتقل شده از همزن حرارتی باعث به وجود آمدن جایجایی حرارتی همرفت در محلول می‌شود، ولی به دلیل حرکت کند و بی نظم این جریان تاثیر مثبتی بر روی پخش ذرات مشاهده نگردید. با به چرخش در آمدن همزن  $100 \text{ RPM}$ ، ذرات به طور یکنواخت در محلول پخش می‌شوند، که نتیجه آن توزیع یکنواخت‌تر و سهم بیشتر ذرات در پوشش نهایی می‌باشد. لکن افزایش بیشتر سرعت همزن و تلاطم زیاد محلول از رسوب ذرات



شکل ۱۴: تاثیر تلاطم محلول بر سختی پوشش.



شکل ۱۵: تصویر SEM از سطح پوشش Ni-P/nano TiO2 دارای پایدار کننده و فعال کننده سطحی، با بزرگنمایی های مختلف



شکل ۱۶: آنالیز EDX پوشش Ni-P/nano TiO2 دارای پایدار کننده و فعال کننده سطحی

پایداری محلول نداشت، مضاف بر اینکه با ایجاد ساختار گل‌کلمی و در نتیجه ایجاد تخلخل زیاد، باعث کاهش سختی پوشش می‌گردد.  
با اضافه کردن پایدار کننده مشکل ناپایداری محلول مرتفع و سختی پوشش به ۸۰ °C ویکرز رسید.

- استفاده از نانوذرات TiO<sub>2</sub> بدون استفاده از مواد افزودنی باعث به وجود آمدن ناپایداری محلول در مدت کوتاهی (حدوداً ۳۰ دقیقه) می‌شود.
- اضافه کردن فعال کننده سطحی به محلول تاثیر چندانی در

## نتیجه‌گیری

- pp. 23, 1946.
7. E.G. Brenner, and E.K. Couch, Williams, "Electrodeposition of alloys of phosphorus with nickel or cobalt", National Bureau of Standards, vol. 44, pp. 109, 1950.
  8. C.H. De Minjer, and A. Brenner, "Studies on electroless Nickel Plating", Plating, vol. 44, pp. 1297-1305, 1957.
  9. G.O. Mallory, J.B. Hajdu, Electroless Plating: Fundamentals and Applications, AESF, Orlando, 1991.
  10. P. Makkar, R.C. Agarwala, and V. Agarwala, "Chemical synthesis of TiO<sub>2</sub> nanoparticles and their inclusion in Ni-P Electroless coatings", Ceramics International, Vol. 39, pp. 9003-9008, 2013.
  11. X.C. Wang, W.B. Cai, W.J. Wang, H.T. Liu, and Z.Z. Yu, "Effect of Ligand on Electroless Ni 0 P Alloy", Surf. Coat. Technol., vol. 168, pp. 300-306, 2003.
  12. H. Yu, X. Sun, S. Luo, Y. Wang, Z. Wu, "Multifractal spectra of atomic force microscope images of amorphous electroless Ni-Cu-P alloy", Applied Surface Science, Vol. 191, pp. 123-127, 2002.
  13. H. Kim, Veeraraghavan, and B. Popov, "Optimization of electroless Ni-Zn-P deposition process: experimental study and mathematical modeling", Electrochimica Acta, vol. 49, pp. 3143, 2004.
  14. Q. Zhao, C. Liu, X. Su, S. Zhang, W. Song, S. Wang, G. Ning, J. Ye, Y. Lin, and W. Gong, "Antibacterial Characteristics of electrolessplating Ni-P-TiO<sub>2</sub> coatings", Applied Surface Science, Vol. 274, pp.101-104, 2013.
  ۱۵. ندا بهمندی طلوع، محمد حسین فتحی، احمد منشی، وجیه السادات مرتضوی، فرزانه شیرانی و مریم محمدی سیچانی، "سنتر و ارزیابی رفتار ضدباکتریایی نانوذرات تیتانیا دوپ شده با نقره به عنوان یک افودنی ضدباکتریایی به مواد دندانی"،

مورفولوژی پوشش‌هایی که در تولید آنها از پایدار کننده استفاده شد، دارای ندول‌های هم اندازه و یکنواخت است. حضور نانوذرات TiO<sub>2</sub> در این حالت نسبت به حالت‌های دیگر پوشش دهی به بیشینه خود (۱۷/۸ درصد حجمی) رسید.

- نتایج بررسی‌ها نشان داد به کارگیری ۲g/lit از ذرات TiO<sub>2</sub> در محلول و سرعت همزدن ۱۰۰ rpm بالاترین سختی را ایجاد خواهد کرد.

- در مورد پوشش اعمال شده با پایدار کننده نتایج بررسی سطح مقطع حاکی از توزیع بسیار مناسب ذرات TiO<sub>2</sub> می‌باشد. هم‌چنین در این حالت نرخ پوشش دهی بسیار خوب و معادل ۱۹ μm/h ۱۹ اندازه گیری شد.

- اضافه کردن همزمان فعال کننده سطحی و پایدار کننده باعث افت خواص مکانیکی پوشش و کاهش حضور ذرات در پوشش نسبت به حالت قبل (استفاده از پایدار کننده به تنها) شد. ضمناً تغییر چندانی در نرخ پوشش دهی نسبت به حالت قبل ایجاد نگردید.

### References

1. L. F. Spencer, "Electroless nickel platinga review3", Metal Finishing, vol. 72, pp. 35, 1974.
2. Metals Handbook, ninth ed., ASM, vol. 5, pp. 219, 1983.
3. P.S. Kumar, P.K. Nair, and J. Mater., "Studies on crystallization of electroless Ni-P deposits", Process. Technol., vol 56, pp. 511-520, 1996.
4. K.G. Keong, W. Sha, and S. Malinov, "Crystallisation kinetics and phase transformation behaviour of electroless nickel-phosphorus deposit with 6~9 wt.% phosphorus content", : Acta Metallurgica Sinica (English Letters), vol 14, pp. 419-424, 2001.
5. K.G. Keong, W. Sha, and S. Malinov, "Crystallisation kinetics and phase transformation behaviour of electroless nickel-phosphorus deposits with high phosphorus content", Alloys and Compounds, vol. 334, pp. 192-199, 2002.
6. Brenner, and G.E. Riddel, Proceedings of the AES 33rd Annual Conference,

24. W. Chen, W. Gao, and Y. He, "A novel electroless plating of Ni-P-TiO<sub>2</sub> nano-composite coatings", *Surface & Coatings Technology*, Vol. 204, pp. 2493–2498. 2010.
25. X. Guoa, S. Wang, H. Yang, L. Peng, and W. Ding, "Characterization of Ni-P/TiO<sub>2</sub> MMC coatings prepared by electroless plating process on Mg-Nd-Zn-Zr magnesium alloys", *Materials Science Forum*, Vol. 690, pp. 422-425, 2011.
26. C.Y. Wang, Y. Zhou, Y.R. Zhu, Y. Hu, and Z.Y. Chen, "Synthesis and characterization of NiP-TiO<sub>2</sub> ultrafine composite particles", *Materials Science and Engineering*, Vol. 77, pp. 135–137, 2000.
27. S.M.A. Shibli, and V.S. Dilimon, "Effect of phosphorous content and TiO<sub>2</sub>-reinforcement on Ni-P electroless plates for hydrogen evolution reaction", *International Journal of Hydrogen Energy*, Vol. 32, pp. 1694 – 1700, 2007.
۲۸. م. قربانی، "پوشش دادن فلزات"، جلد دوم، مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۵.
29. O. Zhao, Y.Lio, and H. Muller, "Graded Ni-PTFE coating and their potential application", *Surface and coating Technology*, Vol. 155, pp. 279-284, 2002.
- ۲۱- نشریه مواد نوین، دوره ۴، شماره ۱۳، صفحه ۳۴، پاییز ۱۳۹۲.
16. S. Pokrant, and S. Irsen, "Crystal Structure of TiO<sub>2</sub> Nano-particles", International Metallographic Society, 41st annual meeting, 2009.
۱۷. ا. اسماعیل ناد و م. احتشامزاده، "بررسی ریزساختار و مورفولوژی پوشش‌های نانوکامپوزیتی NiP-TiO<sub>2</sub> و تاثیر زمان پوشش دهی با تکنیک آبکاری الکترولیس"، همایش صنایع معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۸۹.
18. W. Riedel, *Electroless nickel plating*, ASM, Ohio USA, 1989.
19. S.M. Monir Vaghefi, A. Saatchi, M. Ebrahimian-Hoseinabadi, "Deposition and properties of electroless Ni-P-B4C composite coatings", *Surface and Coatings Technology*, vol 168, pp. 259–262, 2003.
20. C.K. Chen, H.M. Feng, H.C. Lin, M.H. Hon, "The effect of heat treatment on the microstructure of electroless Ni-P coatings containing SiC particles", *Thin Solid Films*, vol. 416, pp. 31–37, 2002.
21. Y. d. Hazan, F. Knies, D. Burnat, T. Graule, Y. Yamada-Pittini, C. Aneziris, and M. Kraak, "Homogeneous functional Ni-P/ceramic nanocomposite coatings via stable dispersions in electroless nickel electrolytes", *Journal of Colloid and Interface Science*, vol. 365, pp. 163–171, 2012.
22. J. Novakovic, and P. Vassiliou, "Vacuum thermal treated electroless NiP-TiO<sub>2</sub> composite coatings", *Electrochimica Acta*, Vol. 54, pp. 2499–2503, 2009.
23. O.R.M. Khalifa, E. Abd El-Wahab and A.H.Tilp, "The Effect of Sn and TiO<sub>2</sub> Nano Particles Added in Electroless Ni-P Plating Solution on the Properties of Composite Coatings", *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, Vol. 5, pp. 136-144, 2011.

